



193nm용 blank wafer 검사용 HAZE 가속기 system



▶ 193nm Excimer laser를 이용한
Blank wafer 검사용 장비이다.



Burn pattern

No	항목	사양
1	Max Energy range	~9mJ
2	Maximum repetition rate	500Hz
3	Pulse length	5~8ns
4	Beam size	6 x 4mm

No	항목	사양
5	Beam size at MASK	3.2 x 3.2mm
6	Energy at MASK	0.8mJ
7	Energy density at MASK	7.8mJ/cm ²